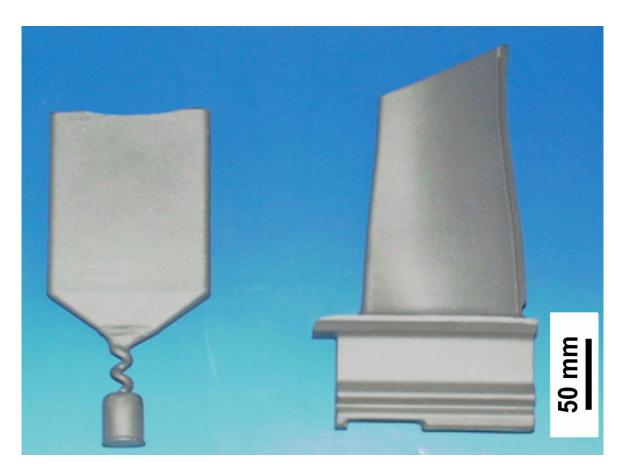
Fachlabor





SFB TransRegio 103- Vom Atom zur Turbinenschaufel & Micro Engineering









Kooperation im Fachlabor



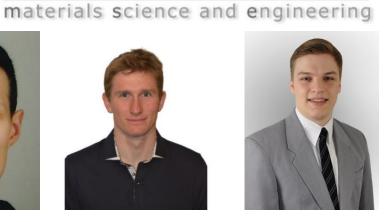












Lehrstuhl Werkstoffwissenschaft



Ziele des Fachlabors





- Einführung in die Hochtemperaturwerkstoffe
- Grundlagen zu Strukturbildungsprozessen
- Processing und Charakterisierung von Werkstoffen
- Erzeugung und untersuchen dünner Schichten mit definierter Geometrie

- Arbeiten mit (englischsprachiger) Fachliteratur
- Halten von Präsentationen

Organisatorisches





- Moodle: Fachlabor Werkstoff- und Microengineering WiSe 25/26
 - Kurs-ID: Werkstoff- / Microengineering 138870–WiSe 25/26
 - Passwort: FL2025
- Prüfungsleistungen:
 - 6 Versuche (je etwa 3 h)
 - Schriftlicher Test im Anschluss an den jeweiligen Versuch,
 ca. 15-20 Fragen in 30 Min
 - 1 Präsentation pro Student 1-2 Wochen nach dem Versuch, 10-15 Min
 - (Meist nach dem Folgeversuch, Termin mit WisMit vereinbaren)
- Werden zwei Prüfungsleistungen mit 5,0 bewertet, gilt das Fachlabor insgesamt als nicht bestanden
- Unentschuldigtes Fehlen wird ebenfalls mit 5,0 bewertet
- Alle 7 Noten (6 Tests + 1 Präsentation) gehen in die Endnote ein

Organisatorisches: Versuche





- Versuch I. Strukturbildungsprozesse & Rasterelektronenmikroskopie
- Versuch II. Fotolithographie
- Versuch III. Physikalische Eigenschaften in Dünnschichten und
 - röntgenographische Untersuchungen
- Versuch IV. Mechanische Eigenschaften bei hoher Temperatur
- Versuch V. Mikromechanische Methoden einschließlich Diffusionspaare
- Versuch VI. Transmissionselektronenmikroskopie

Organisatorisches: Terminzeiträume





Kalender WiSe 25/26

Oktober		November			Dezember			Januar		
1 Mi	1	Sa	Allerheiligen	1 Mo	49	1	Do	Neujahr		
2 Do	2	So		2 Di	2. Versuch - Fotolithographie	2	Fr			
3 Fr Tag der Dt. Einheit	3	Мо	45	3 Mi		3	Sa			
4 Sa	4	Di	4. Versuch - Mechanische Eigenschaften bei hoher Temperatur	4 Do		4	So			
5 So	5	Mi		5 Fr		5	Mo			
6 Mo 4	1 6	Do		6 Sa		6	Di	Heilige Drei Könige		
7 Di	7	Fr		7 So		7	Mi			
8 Mi	8	Sa		8 Mo	50	8	Do			
9 Do	9	So		9 Di		9	Fr			
10 Fr	10	Мо	46	10 Mi		10	Sa			
11 Sa	11	Di		11 Do		11	So			
12 So	12	Mi		12 Fr		12	Мо			
13 Mo 4:	2 13	Do		13 Sa		13	Di	5. Versuch - Mikromechanische Methoden einschließlich Diffusionspaare		
14 Di	14	Fr		14 So		14	Mi			
15 Mi	15	Sa		15 Mo	51	15	Do			
veranstaltung 16 Do	16	So		16 Di	6. Versuch - Transmissions-elektronen mikroskopie	16	Fr			
17 Fr	17	Мо	47	17 Mi		17	Sa			
18 Sa	18	Di	3. Versuch - Physikalische Eigenschaften in Dünnschichten & röntgenographische Untersuchungen	18 Do		18	So			
19 So	19	Mi		19 Fr		19	Мо			
20 Mo 43	20	Do		20 Sa		20	Di			
1. Versuch - Strukturbildungs- prozesse & REM	21	Fr		21 So		21	Mi			
22 Mi	22	Sa		22 Mo	52	22	Do			
23 Do	23	So		23 Di		23	Fr			
24 Fr	24	Мо	48	24 Mi	Heiligabend	24	Sa			
25 Sa	25	Di		25 Do	1. Weihnachtstag	25	So			
26 So Ende der Sommerzeit	26	Mi		26 Fr	2. Weihnachtstag	26	Мо			
27 Mo 44	4 27	Do		27 Sa		27	Di			
28 Di	28	Fr		28 So		28	Mi			
29 Mi	29	Sa		29 Mo	1	29	Do			
30 Do	30	So	1. Advent	30 Di		30	Fr			
31 Fr Reformationstag				31 Mi	Silvester	31	Sa			

Organisatorisches





- **Gruppeneinteilung** und Verteilung der Präsentationen werden im **Moodle** bekannt gegeben.
- Kalender wird im Moodle hochgeladen.
- Halten der Präsentation innerhalb der Gruppe. Termin wird mit dem Betreuer vereinbart.
- Falls Versuch in einer Gruppe fehlt, bei der anderen Gruppe teilnehmen.
- Frühzeitig bei dem jeweiligen Betreuer bzgl. des Vortrags melden.
- Bereitet euch vor, auch wenn ihr keine Präsentation haltet. Stellt Fragen!
- Treffpunkte f
 ür die Versuche (Infos in Moodle):
- V1: Werkstatthalle IAN 01-01 (Tor 13)
- V2: CIP-Raum WW, ICFO 04-345
- V3: CIP-Raum WW, ICFO 04-345

- V4: CIP-Raum WW, ICFO 04-345
- V5: Werkstatthalle IAN 01-01 (Tor 13)
- V6: CIP-Raum WW, ICFO 04-345





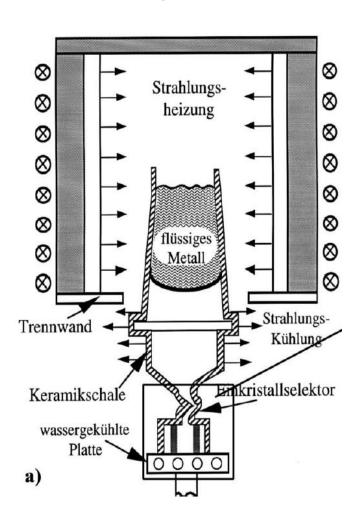
Übersicht der Versuche

Versuch: Strukturbildungsprozesse & REM

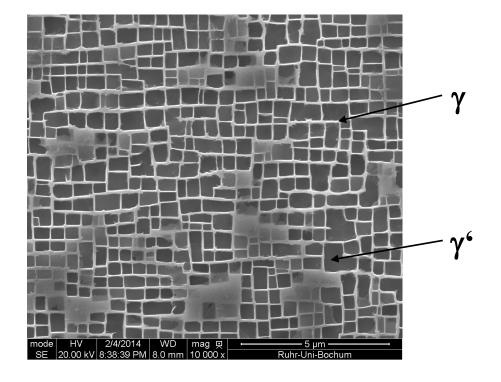




- Bridgman Prozess zur Herstellung einkristalliner Ni-Basis Superlegierungen
- Komplexe Wärmebehandlung
- Untersuchung der Mikrostruktur γ/γ'und weitere Phasen am REM



Verwendung: REM

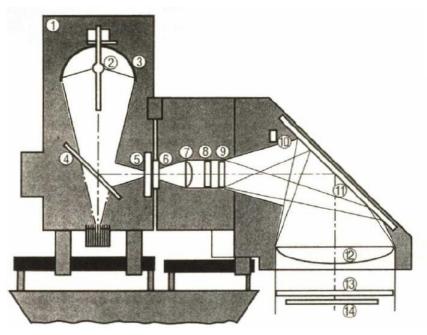


Versuch: Fotolithographie

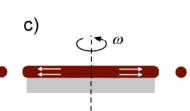


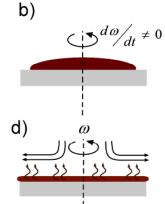


- Grundlagen der Reinraumtechnik
- - Spin coating
 - Belichtung im Mask-aligner zur Übertragung einer Struktur
 - Entwickeln der Lackschicht









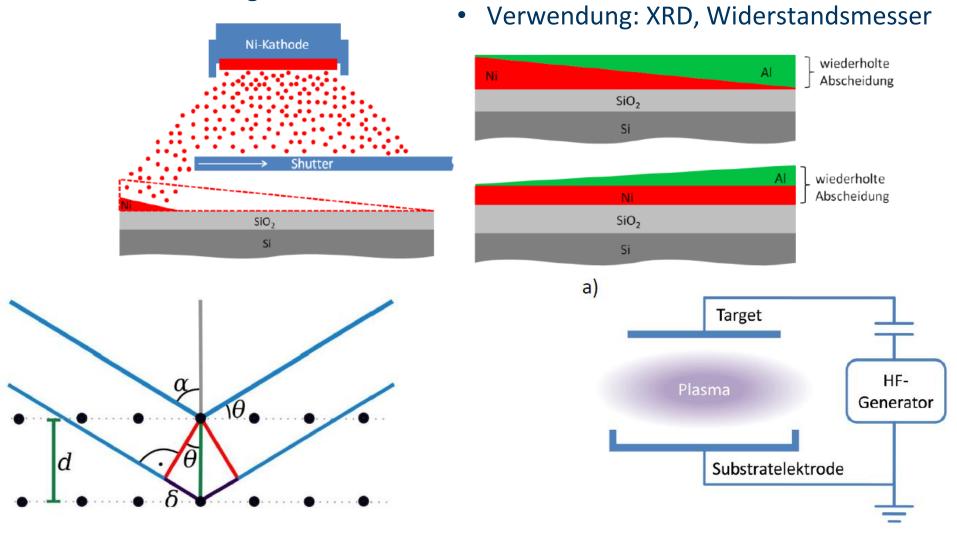
- 1 Gehäuse
- 2 Hg-Hochdrucklampe
- 3 Elliptischer Spiegel
- 4 Kaltlicht-Spiegel
- 5 Blende
- 6 "Facettenauge"
- 7 Kondensorlinse
- 8 Linsenplatte 1
- 9 Linsenplatte 2
- 10 UV-Sensor
- 11 Front-Spiegel
- 12 Front-Linse
- 13 Maske
- 14 Wafer/Substrat

Versuch: Physikalische Eigenschaften in Dünnschichten





- Herstellung von Materialbibliotheken durch Sputtern (Kathodenzerstäubung)
- Grundlagen der Röntgendiffraktometrie (XRD)
- Widerstandsmessung



Versuch: Mechanische Eigenschaften bei hoher Temperatur



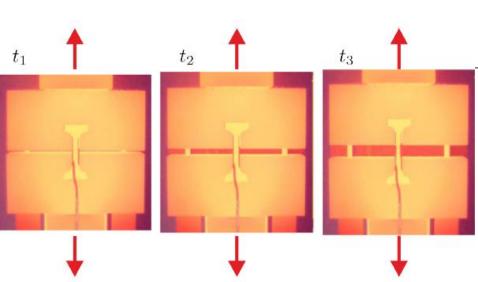


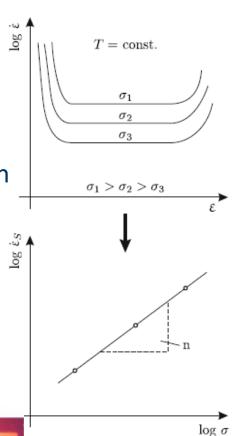
 Grundlagen der Hochtemperaturverformung

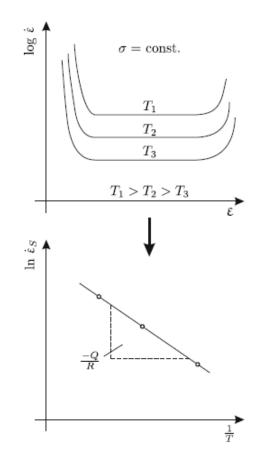
Verständnis der Kriechmechanismen

Auswerten von Kriechkurven

Verwendung: Kriechmaschinen







Versuch: Mikromechanische Methoden

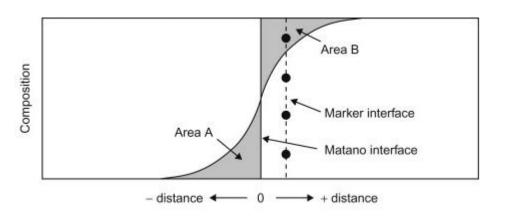


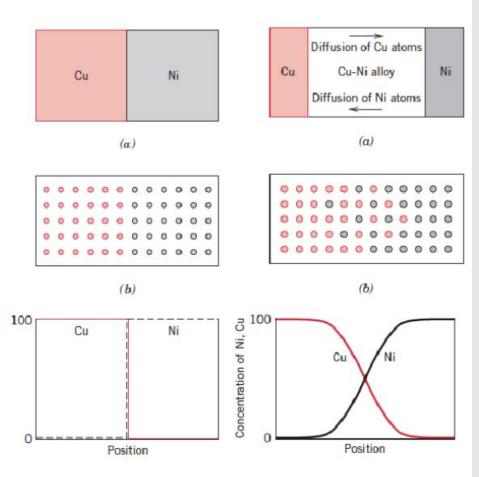


- Grundlagen der Nanoindentation
- Grundlagen der Diffusion
- Unterschiedliche Diffusionsmechanismen
- Matano-Methode zur Lösung des zweiten Fick'schen Gesetzes

Concentration of Ni, Cu

- EDX Messungen
- Verwendung: REM, EDX, Nanoindenter



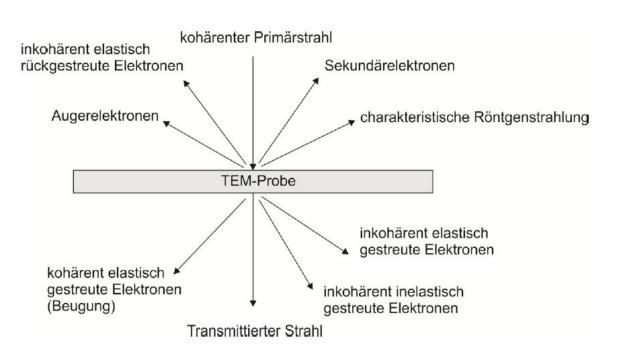


Versuch: Transmissionselektronenmikroskopie





- Grundlagen der Transmissionselektronenmikroskopie
- Herstellung TEM-Proben
- Elektronenbeugung
- Verwendung: TEM





Gruppeneinteilung





Gruppe 1					
Versuch	Vortrag				
I					
II					
Ш					
IV					
V					
VI					

- Versuch I: Strukturbildungsprozesse & Rasterelektronenmikroskopie
- Versuch II: Fotolithographie
- Versuch III: Physikalische Eigenschaften in Dünnschichten und röntgenographische Untersuchungen
- Versuch IV: Mechanische Eigenschaften bei hoher Temperatur
- Versuch V: Mikromechanische Methoden einschließlich Diffusionspaare
- Versuch VI: Transmissionenelektronenmikroskopie





Viel Erfolg!

Kontakt: Mathias.RedondoGarcia@ruhr-uni-bochum.de

ICFO Ebene 04, Raum 307





